

E B 源
NEG-06N型

選択型EB源 NEG-06Nシリーズ

一つのベースで用途に合わせたカスタマイズが可能なEB源です。

E B 源
NEG-06NF型

長時間連続成膜

NEG-06N

反射電子対応型

NEG-06NF

DEF

2~6kV加速電圧可変

NEG-06N-D

ワイドスキャン

φ40幅

NEG06N-WS

DEF

2~6kV加速電圧可変

NEG-06NF-D

ワイドスキャン

φ40幅

NEG06NF-WS

NEG06N-WS-D

NEG06NF-WS-D

OH-5 溶け跡



共通仕様

最大ビーム出力	6kW
ビーム加速電圧	6kV ※1
エミッション電流	0~1000mA
ビーム偏向方式	永久磁石 (270°)
ビームポジション	±15mm [X/Y] ※2
ビーム偏向方式	±15mm [X/Y] ※2

共通特長

- ◎ ボールピースカバー (特許) を標準採用
- ◎ EB源上面からの作業により簡単なメンテナンス
- ◎ 抜群の安定性と再現性
- ◎ ボールピース交換によりN型・NF型の切替が可能 (特許)

※1 オプションにてDEF (2~6kV可変) 追加が可能 (-D型)

※2 オプションにて±20mm可能 (-WS型)

OH-5 溶け跡

